PASJ2020 FRPP69

SuperKEKB における陽電子入射ビームのエミッタンス保存 EMITTANCE PRESERVATION OF POSITRON INJECTION BEAM FOR SUPERKEKB

飯田直子*、菊池光男、清宮裕二、森隆志、紙谷琢哉、柿原和久、大越隆夫、荒木田是夫、多和田正文

Naoko Iida*, Mitsuo Kikuchi, Yuji Seimiya, Takashi Mori, Takuya Kamitani, Kazuhisa Kakihara, Takao Oogoe,

Yoshio Arakida, Masafumi Tawada

High Energy Accelerator Research Organization (KEK)

Abstract

SuperKEKB, a B-factory of electron and positron collider rings, aims at luminosity of 8×10^{35} cm⁻²sec⁻¹, which is about forty times higher than the world record achieved in KEKB. Achieving the design luminosity, it is essential that not only the stored beams but also the injected beams have high charges and low emittances. Requirements for the positron injected beam to the LER are 4 nC/bunch and the normalized emittances of 100 μ m and 15 μ m, for horizontal and vertical plane, respectively. The low emittance positron beam extracted from the 1.1 GeV-damping ring is compressed in length via a BCS system prior to being accelerated by the injector LINAC. After accelerated to 4 GeV, the beam is conveyed to the LER through a transport line, which has an ECS system before four arc sections. It is not straightforward to transport the beam keeping emittances in order of 10 μ m. It is essential to control the leakage of dispersions generated by the arcs and chicanes at the ECS cavities, and to reduce x-y couplings in the arcs. Currently, the measured emittance of 1 nC beam has been reduced from 450 μ m to 150 μ m in the horizontal, and from 70 μ m to 30 μ m in the vertical plane. This paper describes various effort to preserve the emittance of the positron beam.

1. はじめに

* naoko.iida@kek.jp

SuperKEKB 加速器 (以下、SuperKEKB) は Υ (4S) を 大量に作り出すことを目的とした、7 GeV の電子用リ ング (HER) と 4 GeV の陽電子用リング (LER) の衝突 型円形加速器で、物理検出器は Belle II である。1999 年から 2010 年まで稼動していた KEKB 加速器 [1] は当時の世界最高ルミノシティ、 $2.1 \times 10^{34} \text{ m}^{-2} \text{s}^{-1}$ を 記録した。SuperKEKB はそのアップグレード版で、 ピークルミノシティをさらに 40 倍に増やすために、 ナノビーム方式という低エミッタンスビームの衝 突方式を採用したため、入射ビームも低エミッタン スであることが要求される。また蓄積ビームが低エ ミッタンス、大電流であることから寿命が短いため、 供給される入射ビームの電荷量も高い必要がある。 SuperKEKB は 2016 年から試験運転を開始し、目的 ごとに大きく分けてフェーズ1、2、3で運転して おり、2020 年9月現在フェーズ 3.3 (改名、2020a,b) が終了している [2]。入射ビームへの性能要求値は HER、LER 共に、衝突性能に応じて徐々に最終値に 近づけていく。

入射陽電子ビームは、Fig.1に示すように、電子陽 電子入射器(LINAC)のSectorA先頭の熱電子銃を源 とする電荷量が約10nCのプライマリー電子ビーム



Figure 1: LINAC consists of eight sectors from Sector A to Sector 5 starting from the electron sources. The electron and positron beams are accelerated up to 7 GeV and 4 GeV, respectively, and are injected into HER and LER of SuperKEKB via each beam transport line (BT). Both of the injection line for DR (LTR) and the extraction line from DR (RTL) have two arc sections and a straight section in between them. There are 5 arc sections in the each BT.

PASJ2020 FRPP69

を、180°-Jarc を経て約 3.5 GeV まで加速し、Sector 1 のタングステン標的に照射、e-/e+対生成で発生する。 標的直下流のフラックス・コンセントレーター (FC) で大電荷量の陽電子を収集し、1.1 GeV ダンピング リング (DR) で規格化エミッタンスを約 2800 µm か ら水平方向には約 100 μm へ、垂直方向には約 5 μm 以下に縮小している。DR から出射されたビームは、 LINACのSector3に戻され、エネルギーを4GeVま で加速されて5つのアーク部 (Arc-0~Arc-4) を持つ ビーム輸送路(BT)を経て、LER に入射される。ま た、エネルギー方向の広がりやバンチ長においても、 入射器及び DR の加速周波数の違いや、LER 入射点 での要求値を満たすために、DRへの入射路(LTR)に Energy Compression System (ECS)、DR からの出射路 (RTL) *I*^C Bunch Compression System (BCS), LINAC 終端にはもう一つの ECS を設置している。この小さ なエミッタンスビームを保持したまま、4nC レベル の電荷量をロスすることなく、LER 入射まで導くこ とは簡単ではない [3]。

エミッタンス測定は、Fig.1の緑色で示した場所 に設置されているワイヤースキャナー (WS) で実施 している。BT2 以外は4本の WS を用いて、ほぼ非 破壊でエミッタンスや Twiss parameter を測定する。 BT2 は1本の WS しかないため、WS 上流の四極電磁 石を変更することでエミッタンスを測定している。 2019年の運転中に DR から BT2 までの WS で測定さ れたエミッタンス値を、Fig. 2 に示す。2019 年 1 月 には、水平、垂直、両方向のエミッタンスが目標値 から大幅に増大しており、もはや「爆発」と言って も過言ではなかった。しかし、現在の LER 入射点で の陽電子電荷量は約1.2nCで、本来ウェーク場によ るエミッタンス増大はこの爆発を説明できるほど大 きくない領域であり、実際 LINAC 内では増大は観測 されていない。この原因が解明され、2019 年 10 月 には水平方向のエミッタンスが、11月には垂直方向 がほぼフェーズ 3.3 の目標値付近まで小さくするこ とに成功した。本論文は、これら陽電子入射ビーム のエミッタンス抑制について述べる。



Figure 2: The normalized emittances measured with wire scanners except for the emittances at the DR, which is a design value. The left (1) and right (2) figures show results of horizontal and vertical directions. The red and black line show the required values for the LER in the phase 3.3 and final target, respectively.

2. 水平エミッタンス抑制

Figure 2 に示すように、水平エミッタンス増大は Sector 5 と BT1 との間で起こっている。Figure 1 に示 す通り、この間には (1) の ECS が設置されている。 この ECS は、6 台の偏向電磁石から成るシケインと、 ゼロクロス加速管で構成されている。このシケイン から BT1 までの分散 (dispersion) を測定した結果を、 Fig. 3 に示す。Figure 3-(a) では、ECS 用加速管での



Figure 3: Dispersions measured by changing the beam energy at the Sector-5. The blue and red lines show the horizontal and vertical dispersions, respectively. The upper and lower graphs show the measured dispersion and the difference from the design value, respectively. The left (a) and right (b) figures show the dispersion before and after the improvement, respectively. In the lattice at the lower part of the figures, the yellow and blue rectangles depicts a chicane and an acceleration structures in the ECS.

残留分散の大きさは、約0.35mと大きい。しかし、 Fig. 4-(a) に示す設計分散は、シケインで閉じていて 下流の加速管には分散は存在しない。Figure 4-(b) に 示す圧縮システムのようなゼロクロス加速管に分散 が存在した場合、z-x 相関が発生し、バンチ内の先 頭と後方の粒子でのエネルギー差が水平方向の軌道 差を生じ、水平射影エミッタンスが増大する。この 時のエミッタンス増大率は、以下のように表される。

$$\left(\frac{\tilde{\varepsilon}}{\varepsilon_0}\right)^2 \approx 1 + (\beta \eta'^2 + 2\alpha \eta \eta' + \gamma \eta^2) \sigma_{\delta 0}^2 (1 - m^2) / \varepsilon_0$$
(1)

ここで、 β 、 α 、 γ は加速管での Twiss parameter、 $\sigma_{\delta 0}$ は ECS 入り口のエネルギー幅、m はエネルギー幅 圧縮率である。 $\eta' = 0$ 、 $\alpha = 0$ として、 $\eta = 0.35$ m、 $\beta = 26$ m、 $\sigma_{\delta 0} = 0.008$ 、m = 0.125、 $\varepsilon_0 = 10$ nm とす ると、 $\tilde{\varepsilon}/\varepsilon_0=5.6$ となる。

ではなぜシケインで分散が閉じなかったかの考察 を以下に述べる。Figure 5-(a) に示す磁場測定結果か ら、シケインの偏向電磁石に無視できない多極成分 がある事がわかった。この多極成分磁場は、偏向電 磁石が C 型磁石で且つ、ギャップが 20mm と狭く磁 場が強いために磁場をかけた状態で磁極間距離が縮 んでしまったために起こった。Figure 5-(b) に、シケ イン偏向電磁石 6 台中 4 台の C 型磁石の磁極部歪み を CST を用いて計算し、その結果から水平方向の積 分磁場を計算した結果を示す。ギャップの縮み (Δy) が 0 の設計値では、X = 0 で積分磁場は傾きを持た



Figure 4: (a) The design dispersion from the ECS to BT1. The blue square region shows the ECS. (b) Horizontal orbit and dispersion which does not close in the chicane. The lower left figure in (b) shows the longitudinal phase space at the upstream of the chicane while lower right is the phase space before the cavity.

ないが、Δy=69 μm で磁場測定結果をほぼ再現して いる。水平方向の入射ビームエミッタンスが約 14 倍 大きかった KEKB 時代には、シケインで漏れた分散 によるエミッタンスは無視できたが、SuperKEKB の 入射ビームに対しては要求値を超えてしまった。



Figure 5: Integrated magnetic field along the horizontal direction in one of the chicane bends. (a) Measured value. The big arrow shows the distance and direction of the moving of the magnet. (b) Field calculation for a case of designed gap of the magnetic poles, as well as the case of 41 μ m and 69 μ m narrower gap than the design.

偏向電磁石の水平方向に約 10mm ずれた位置に磁場の多極成分が小さい領域があったため、Fig. 5-(a)の矢印のように磁石のみを移動させて多極成分磁場の影響を小さく抑えた。実際の各磁石の移動量を、Fig. 6 に示す。磁石の移動後に測定した分散、及びエ



Figure 6: The moved distances of bends in the chicane.

ミッタンスは、Fig. 3-(1)、及び、Fig. 2-(b) に示す通 りである。加速管での分散は完全にゼロではなく、 平均で約 0.15m は残っている。ここから発生するエ ミッタンス増大率は、Eq. (1) より約 2.5 倍のはずだ が、実際の測定ではほぼ増大は治っている。今後、さ らに分散を補正する必要がある。

3. 垂直エミッタンス抑制

垂直エミッタンス増大は、Fig. 2-(2) から分かるよ うに、BT1 と BT2 の間で起こっている。ECS 加速位 相を変化させることで BT 全領域の分散を測定した 結果を、Fig. 7 に示す。補正前の (a) から、約 300 m 付近から設計にはなかった垂直分散が発生している ことがわかる。ここは Arc2~3 と呼ばれる場所で、 偏向電磁石が多数設置されている。BT の電磁石は



Figure 7: The dispersion measured in the BT. (a) and (b) show the dispersion before and after the correction with skew quads.

全て KEKB 時代から使用されているが、ここの偏向 電磁石は SuperKEKB へのアップグレードで陽電子 ビームのエネルギーが 3.5 GeV から4 GeV に上がっ た時に、Bend の Gap を狭くすることで磁場を強く した。Figure.9 に示すように、Gap 上部にのみ板を 挟んだためビームに対してコイルは上下非対称とな り、端部でのコイルによる磁場に異常なスキュー四 極成分が発生したと推測される。Figure 8-(c) を再現



Figure 8: Design optics of the BT, and measured dispersion. (a) and (b) show the beta-function and dispersion of the BT, where the red and blue lines show horizontal and vertical functions. (c) shows measured vertical dispersion. (d) shows the vertical dispersion assuming the bends have skew quad components at the edges.

するように Arc2~3 の偏向電磁石端部にスキュー四 極成分を仮定すると、Fig. 8-(d) に示す垂直分散が発 生する。この分散は Fig. 8-(c) の形をよく再現してい る。ここで仮定したスキュー四極成分は、Arc-2 で $B'\ell$ =0.0097 T、Arc-3 で $B'\ell$ =0.0147 T で、磁場計算か ら推測されるスキュー四極成分はその約 1/3 である

PASJ2020 FRPP69

が、補正を試みた。補正のために永久磁石を用いたス



Figure 9: Schematic view of the cross section of bend. The original Gap0(40 mm) is reduced to Gap1(34 mm) by inserting a 6 mm-thick iron plate on the top of the gap.

キュー四極磁石を作成し、Fig. 10 に示すように、Gap を縮めた偏向電磁石の両端に取り付けた。スキュー 四極磁石はスペーサーを調整する事により強さを微 調整できるようにした。磁場の強さ B_0 、半径aの円 形永久磁石を使って、ボア半径bのスキュー四極磁 石の磁場の強さは、以下のように表される。

$$B'\ell = 8B_0 \frac{a^3}{(a^2 + b^2)^{3/2}} \tag{2}$$

使った永久磁石は、B₀=1kG、a=15 mm、b=39、51、 60 mm の3種類である。今回は、計算上 16 箇所に設 置すべきスキュー四極磁石のうち、11 箇所に取り付 けた。永久磁石設置後に測定された分散を、Fig. 8-(b)



Figure 10: The picture of the skew quad made of permanent magnets installed at the edge of the bend (yellow circles).

に示す。300m 以降の垂直分散は、補正前に比べて平 均的に 1/3 に減っている。また垂直エミッタンスも Fig. 2-(2) に示すように補正前の約 1/3 程度に小さく なり、Phase3.3 の LER からの要求値を満たすように なった。

4. まとめ

SuperKEKB/LER に入射する陽電子ビームにおい て、BT で水平、垂直両方向でそれぞれ別の理由に よりエミッタンス増大が起こっていたが、これらを 補正し抑制することができた。水平方向では ECS の シケインから加速管に水平分散が漏れたことが原因 で、エミッタンス増大が起こっていた。シケイン電 磁石の磁場の平坦な場所をビームが通過するように 磁石を移動させる事で、エミッタンスを抑制した。 垂直方向では、BT の一部の偏向電磁石の Gap を上下 非対称に狭くしたために、無視できないスキュー四 極成分が原因で垂直分散が発生し、エミッタンス増 大を引き起こしていた。永久磁石を用いたスキュー 四極磁石を偏向電磁石両端に設置する事で垂直分散 を補正し、エミッタンスを約 1/3 に減らした。

今後は、さらなる分散の補正を行いより小さなエ ミッタンスビームを入射したい。

参考文献

- [1] T. Abe *et al.*, "Achievements of KEKB", PTEP 2013(2013)03A001; DOI:10.1093/ptep/pts102
- [2] Y. Ohnishi et al., WESP07 "ナノビーム方式においてクラ ブ・ウエストの導入を含めた SuperKEKB 加速器の最 近の運転状況", Proceedings of the 17th Annual Meeting of Particle Accelerator Society of Japan, Japan, Sep. 1-4, 2020.
- [3] N. Iida *et al.*, THYA01 "Beam Dynamics in Positron Injector Systems for the Next Generation B-Factories", Proceedings of IPAC'11, San Sebastian, Spain, Sep. 4-9, 2011.